

О ХИМИЧЕСКОЙ ПРИРОДЕ СПАРИВАНИЯ ДЫРОК В ВЫСОКОТЕМПЕРАТУРНЫХ СВЕРХПРОВОДНИКАХ

И. Е. Дзялошинский

Высказаны наводящие соображения в пользу чисто электронного (химического) механизма спаривания *p*-дырок на кислороде, основанные на факте существования в газовой фазе реакций "радикал $O^- \rightarrow$ перекись $O_2^- \rightarrow$ ион $O^{--} +$ молекула O_2 ".

За прошедший год накоплен экспериментальный материал, который позволительно интерпретировать в пользу кислородно-дырочной природы высокотемпературной сверхпроводимости, когда носителями тока являются *p*-дырки, локализованные в основном на ионах O^{--} . Такого рода механизм может, очевидно, работать не только в веществах со слоями CuO_2 , но и в соединениях, меди вообще не содержащих. При этом магнитные свойства будут пассивными, во всяком случае не обязательно играющими главную роль в процессе спаривания.

Недавно эта мысль была отчетливо сформулирована Хершем^{1, 2}. Более того, он предложил универсальный механизм локального спаривания *p*-дырок за счет поляризации, создаваемой парой на одном (!) ионе O^{--} . Другими словами, путем обмена локальной дипольной (в основном электронной) модой. Соответствующие формулы, выписанные в приближении Мигдала³, не будут отличаться от результатов недавней работы Элиашберга⁴, где учитывался обмен несколькими локальными эйнштейновскими (кислородными) модами. Я хочу привести грубо качественные соображения в поддержку Херша, опирающиеся на свойства кислорода и его атомарных и молекулярных ионов в газовой фазе. Ясно, что такой механизм имеет чисто электронную (химическую) природу.

Хорошо известно, что радикал O^- в газе химически неустойчив, образуя молекулу перекиси O_2^- ⁵.



Мало того, при достаточной концентрации газа неустойчива и перекись:



Посмотрим теперь, что означают реакции (1), (2) в твердом окисле (лишь для определенности я буду говорить о слоях CuO_2). Ион O^{--} есть нормальное (ионное) состояние кислорода.

рода в слоях CuO_2 в La_2CuO_4 и $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$. Локализация p -дырок на O^- , происходящая при допировании La_2CuO_4 или переходе от $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_6$ к $\text{YBa}_2\text{Cu}_3\text{O}_7$, превращает O^- в неустойчивый (металлический) радикал O . Реакция (1) есть "куперовское спаривание" дырок. Размер "куперовской пары" O_2^- (или, другими словами, подвижной химической связи), как и следует, мал (рис. 1), а ее энергия должна естественно оцениваться в шкале реакций окисление — восстановление. Фактором, снижающим температуру перехода, является различие размера молекулы перекиси в газе и в твердом окисле (решеточном газе).

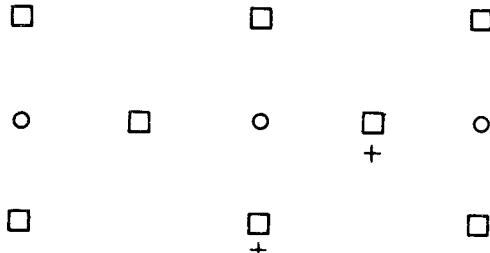


Рис. 1. Здесь и далее квадрат означает ион O^- , а кружок — ион Cu^{++} .

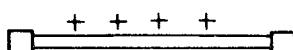


Рис. 2

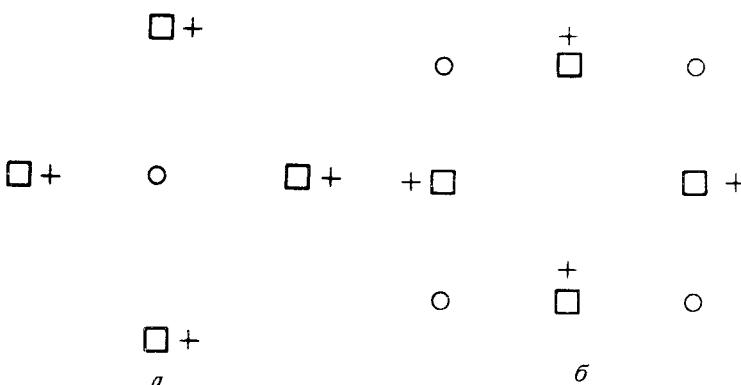


Рис. 3

Реакция (2), которая потечет при большой концентрации дырок, возвращает "сверхпроводник" O_2^- назад в состояние изолятора, на этот раз представляющее собою решетку молекул O_2 на фоне исходных ионов O^- . В "истинно нейтральной" O_2 все четыре дырки условно делокализованы на двух валентных связях (рис. 2). Вероятной альтернативой в твердой фазе могут оказаться связанные состояния четырех p -дырок (типа рис. 3а, б) объединяющие O_2 и две O^- . Малоподвижные конфигурации (рис. 2, 3) несомненно будут стремиться образовать волну зарядовой плотности.

Фазовые диаграммы, включающие ионную, металлическую (сверхпроводящую) и ВЗП фазы с химической точки зрения рассматривались, например, Слайтом⁵. Однако, он считал определяющими химические свойства катионов, так что роли изолятора O^- , O_2 металла O , O_2^- и реакции (2) в его картине играли, например, металл Bi^{4+} , изолятор Bi^{3+} , Bi^5 и реакция (disproportionation)



Разумеется, сохранение заметной концентрации подвижных кислородных *p*-дырок О⁻ и О₂⁻ в твердых окислах при наличии реакции (2) является в известной мере чудом, свидетельствующим, как и следует из известной концепции Бенгта Маттиаса, о какой-то неустойчивости структуры. Однако, вычисления в упоминавшихся работах Херша делают это чудо, заслуживающим веры.

Литература

1. Hirsh J.E. Finite Systems Studies and the Mechanisms of High T_c. In: Proceedings of the NEC Symposium on Mechanisms of High Temperature Superconductivity, 1988, Springer-Verlag, in press.
2. Hirsh J.E. Hole Superconductivity. UCSD preprint, October 1988.
3. Мигдал А.Б. ЖЭТФ, 1958, 34, 1438.
4. Элиашберг Г.М. Письма ЖЭТФ, 1988, 48, 275.
5. Sleight A.W. Oxide Superconductors: Structure-property Relationships and Mechanisms for High T_c. In: Superconductivity: Synthesis, Properties and Processing. W. Hatfield ed., Marcel Dekker Inc., 1988.

Институт теоретической физики им Л.Д.Ландау
Академии наук СССР

Поступила в редакцию
27 декабря 1988 г.